(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2002-506481 (P2002-506481A)

(43)公表日 平成14年2月26日(2002.2.26)

(51) Int.Cl.7	離別記号	<b>F</b> I	テーマコート <b>゙(参考</b> )
C08G 61/12	<b>:</b>	C 0 8 G 61/12	
C09K 11/06	680	C 0 9 K 11/06	680
H05B 33/14	1	H 0 5 B 33/14	В

		審查請求	未請求	予備審查請求 有	(全 27 頁)
(21)出願番号	<b>特願平</b> 11-553048	(71) 出願人		ウ ケミカル カンバ	
(86) (22)出顧日	平成11年4月9日(1999.4.9)		アメリ	カ合衆国,ミシガン	48640, ミッ
(85)翻訳文提出日	平成11年12月14日(1999.12.14)		ドラン	ド, ダウ センター	2030
(86)国際出願番号	PCT/US99/07768	(72)発明者	f ウー,	エドマンド ピー.	
(87)国際公開番号	WO99/54385		アメリ	カ合衆国, ミシガン	48640, ミッ
(87)国際公開日	平成11年10月28日(1999.10.28)		ドラン	ド,メイフィールド	レーン 300
(31)優先権主張番号	09/063, 615	(72)発明者	チ パーニ	アス, マーク ティー	<del>-</del> .
(32)優先日	平成10年4月21日(1998.4.21)		アメリ	カ合衆国, ミシガン	48640, ミッ
(33)優先権主張国	米国 (US)		ドラン	ド,メイフィールド	レーン 401
(81)指定国	EP(AT, BE, CH, CY,	(74)代理人	<b>弁理士</b>	石田 敬 (外4:	名)
DE, DK, ES, I	FI, FR, GB, GR, IE, I				
T, LU, MC, NI	L, PT, SE), CA, CN, J				
P, KR, SG					
•					最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 フッ素含有ポリマー及びエレクトロルミネッセンスデバイス

#### (57) 【要約】

式(I)の基を10~90重量%及び式(II)、(III)、及び(I V)の基並びにこれらの混合物を10~90重量%含むコポリ マー(式中、R1は独立に、H、C1-C20ヒドロカルビ ルもしくはS、N、O、PもしくはS1原子を1個以上 含むC1-C20ヒドロカルビル、C4-C16ヒドロカルビル カルポニルオキシ、C4-C16アリール(トリアルキルシ ロキシ) であり、又は両方のR<sup>1</sup>はフルオレン環上にお いて9-炭素と、Cs-C20環式脂肪族構造又はS、N、 もしくはOのヘテロ原子を1個以上含むC4-C20類式脂 防族構造を形成し、R2は独立に、C1-C20ヒドロカル ビル、C1-C20ヒドロカルビルオキシ、C1-C20チオエ ーテル、C1-C20ヒドロカルビルカルボニルオキシ又は シアノであり、R®は独立に、カルポキシル、C1-C20 アルキル、C1-C20アルコキシ又は式-CO2R4(式 中、R<sup>4</sup>はC<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>アルキルである)の基であり、a及び bは独立に0~3の整数である)。

### 【特許請求の範囲】

1. 下式(I)の基を10~90重量パーセントと、下式(II)、(III)、及び(IV)より選ばれる基又及びこれらの混合物を10~90重量パーセント含むコポリマー。

上式中、R¹は独立に、H、C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>ヒドロカルビルもしくはS、N、O、PもしくはSi原子を1個以上含むC<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>ヒドロカルビル、C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub>ヒドロカルビルカルボニルオキシ、C<sub>4</sub>-C<sub>16</sub>アリール(トリアルキルシロキシ)であり、又は両方のR¹はフルオレン環上において9一炭素と、C<sub>5</sub>-C<sub>20</sub>環式脂肪族構造又はS、N、もしくはOのヘテロ原子を1個以上含むC<sub>4</sub>-C<sub>20</sub>環式脂肪族構造を形成し、

 $R^2$ は独立に、 $C_1$ - $C_{20}$ ヒドロカルビル、 $C_1$ - $C_{20}$ ヒドロカルビルオキシ、 $C_1$ - $C_{20}$ チオエーテル、 $C_1$ - $C_{20}$ ヒドロカルビルカルボニルオキシ又はシアノであり、

 $R^3$ は独立に、カルボキシル、 $C_1$ - $C_{20}$ アルキル、 $C_1$ - $C_{20}$ アルコキシ又は式  $-CO_2R^4$ (式中、 $R^4$ は $C_1$ - $C_{20}$ アルキルである)の基であり、

- a及びbは独立に0~3の整数である。
- 2. (a)式(I)と(b)式(II)、(III)、もしくは(IV)、又はこれらの混合物の基

からなる、請求項1記載のコポリマー。

3. 下式を有する請求項2記載のコポリマー。

上式中、nは3より大きい数である。

4. 下式を有する請求項2記載のコポリマー。

上式中、nは3より大きい数である。

5. 下式を有する請求項2記載のコポリマー。

上式中、nは3より大きい数である。

6. 下式を有する請求項2記載のコポリマー。

上式中、nは3より大きい数である。

7. 下式を有する請求項2記載のコポリマー。

上式中、nは3より大きい数である。

8. 下式を有する請求項2記載のコポリマー。

上式中、nは3より大きい数である。

9. 下式を有する請求項2記載のコポリマー。

上式中、nは3より大きい数である。

10. 下式を有する請求項2記載のコポリマー。

上式中、nは3より大きい数である。

- 11. (a)請求項1記載のコポリマーを1~99重量パーセントと (b) 式(I)の 基及び所望により式(II)、 (III)、もしくは(IV)の基以外の共役基を含む少な くとも1種のポリマーを99~1重量パーセント含む組成物。
- 12. アノード材料とカソード材料の間に配置され、少なくとも1つがエレクトロルミネッセンス有機フィルムである少なくとも1つの有機フィルムを含むエレクトロルミネッセンスデバイスであって、電圧を印加すると、前記エレクトロルミネッセンス有機フィルムがこのデバイスの透明な外部部分を通して通過する可視光を発し、前記少なくとも1つの有機フィルムが請求項1記載のコポリマーのフィルムであるエレクトロルミネッセンスデバイス。
- 13. アノード材料とカソード材料の間に配置され、少なくとも1つがエレクトロルミネッセンス有機フィルムである少なくとも1つの有機フィルムを含むエレクトロルミネッセンスデバイスであって、電圧を印加すると、前記エレクトロルミネッセンス有機フィルムがこのデバイスの透明な外部部分を通して通過する可視光を発し、前記少なくとも1つの有機フィルムが請求項11記載の組成物のフィルムであるエレクトロルミネッセンスデバイス。
  - 14. アノードとカソードの間に配置された有機フィルムを含む

エレクトロルミネッセンスデバイスであって、電圧を印加すると、前記有機フィルムからこのデバイスの透明な外部部分を通して発光し、前記有機フィルムの少なくとも1つの成分が請求項1記載のコポリマーであるエレクトロルミネッセンスデバイス。

- 15. 前記有機フィルムが3級アミンポリマーもしくはコポリマーをさらに含み、アミン部分の窒素原子の少なくとも一部がポリマー主鎖の一部である、請求項14記載のデバイス。
- 16. 前記有機フィルムがアミンポリマーもしくはコポリマーをさらに含み、 アミン部分の窒素原子がポリマー主鎖の一体部分である、請求項14記載のデバイス。

# 【発明の詳細な説明】

フッ素含有ポリマー及びエレクトロルミネッセンスデバイス

共役基を含むポリマーは、有機ベース発光ダイオードの製造用の材料として有効であることが知られている。しかし、低駆動電圧におけるその発光及び効率は、ある用途において望ましいものよりも低い。従って、効率の向上したデバイス及び低駆動電圧においてもより高い輝度を与えることのできるデバイスが要求されている。

# 一態様において、本発明は下式(I)

$$\frac{-\left[\left(R^{2}\right)_{a}\right]}{R^{1}}$$
 (I)

の基を10~90重量パーセント、及び下式(II)、(III)、及び(IV)

より選ばれる基並びにこれらの混合物を10~90重量パーセント含むコポリマーである。

上式中、R¹は独立に、H、C₁-C₂₀ヒドロカルビルもしくはS

、N、O、PもしくはSi原子を1以上含む $C_{1-}C_{20}$ ヒドロカルビル、 $C_{4-}C_{16}$ ヒドロカルビルカルボニルオキシ、 $C_{4-}C_{16}$ アリール(トリアルキルシロキシ)

であり、又は両方の $R^1$ はフルオレン環上において9 – 炭素と、 $C_5$  –  $C_{20}$ 環式脂肪族構造又はS、N、もしくはO のヘテロ原子を1 以上含むC +  $C_{20}$ 環式脂肪族構造を形成し、

 $R^2$ は独立に、 $C_1$ - $C_{20}$ ヒドロカルビル、 $C_1$ - $C_{20}$ ヒドロカルビルオキシ、 $C_1$ - $C_{20}$ チオエーテル、 $C_1$ - $C_{20}$ ヒドロカルビルカルボニルオキシ又はシアノであり、

 $R^3$ は独立に、カルボキシル、 $C_1$ - $C_{20}$ アルキル、 $C_1$ - $C_{20}$ アルコキシ又は式  $-CO_2R^4$ (式中、 $R^4$ は $C_1$ - $C_{20}$ アルキルである)の基であり、

a及びbは独立に0~3の整数である。

第二の態様において、本発明は、(a) 本発明の第一の態様のコポリマーを1~99重量パーセント、及び(b)式(I)の基及び所望により式(II)、(III) 及び(IV)の基以外の共役基を含む少なくとも1種のポリマーを99~1重量パーセント含む組成物である。

第三の態様において、本発明は、アノード材料とカソード材料の間に配置された少なくとも1つの有機フィルム(このうち少なくとも1つは発光性有機フィルムである)を含み、電圧印加において、バイアスをかけた際に、アノード材料に隣接する有機フィルムにアノード材料から正孔が注入され、カソード材料に隣接する有機フィルムにカソード材料から電子が注入され、発光性有機フィルムから発光し、少なくとも1つの層が本発明の第一の態様のコポリマーを含むエレクトロルミネッセンス(EL)デバイスである。

本発明のコポリマーは、エレクトロルミネッセンスデバイスにおいて発光及び /又は正孔透過層として用いた場合に、本発明のコポ

リマーを含まない同じデバイスよりも低駆動電圧においてより高い効率及びより 高い輝度を与える。効率はルーメン/ワット(Lm/W)で表される。本発明のこれら の利点は、以下の記載より明らかとなるであろう。

「共役基」とは、二重結合、三重結合及び/又は芳香族環を含む部分を意味する。そのような基のポリマーへの混入は、その光吸収性、イオン化能、及び/又は電子特性を向上させるために用いられる。「ヒドロカルビル」とは、特に示さ

ない限り、水素と炭素のみを含む有機部分を意味し、芳香族、脂肪族、環式脂肪 族、及び2以上の脂肪族、環式脂肪族及び芳香族部分を含む部分を含む。

上記式において、 $R^1$ は好ましくはH、 $C_1$ - $C_{12}$ アルキル、 $C_6$ - $C_{10}$ アリールもしくはアルキル置換アリール、 $C_4$ - $C_{16}$ ヒドロカルビルカルボニルオキシ、( $C_9$ - $C_{16}$ アリール)トリアルキルシロキシ、末端ヒドロキシを有するポリ(アルキレンオキシ)基、 $C_1$ - $C_{10}$ ヒドロカルビルオキシ、又は以下の式- $(CH_2)_bCO_2R^6$ 、- $(CH_2)_bSO_3R^6$ 、- $(CH_2)_bN(R^1)_2$ 、- $(CH_2)_bN^*(R^1)_3$ 、又は- $(CH_2)_bCN$ (式中、 $R^6$ は $C_1$ - $C_6$ ヒドロカルビル、H、 $Li^+$ 、 $Na^+$ 又は $K^+$ であり、bは上記の規定と同じである)の基である。2つの $R^1$ がフルオレン環の9ー炭素原子と環構造を形成する場合、形成される環構造は好ましくは $C_5$ - $C_{20}$ 環式脂肪族構造又はS、 $NもしくはOのへテロ原子を1以上含む<math>C_1$ - $C_{20}$ 環式脂肪族構造であり、より好ましくは $C_5$ - $C_{10}$ 脂肪族環又はSもしくはOを1以上含む $C_4$ - $C_{10}$ 脂肪族環であり、最も好ましくは $C_5$ - $C_{10}$ シクロアルキル又は酸素を含む $C_4$ - $C_{10}$ シクロアルキルである。

上記式(I)中のフルオレン基は、3位、4位、5位もしくは6位において、オリゴマーもしくはポリマーの形成又はこのオリゴマー

もしくはポリマーのその後の使用のための加工に悪影響を与えない置換基(R²)で置換していてもよい。好ましくは、R²はCı-C₄アルコキシ、フェノキシ、Cı-C₄アルキル、フェニル又はシアノである。しかし、a は好ましくは O である

式(I)の基は好ましくはコポリマー中に、このコポリマーの重量を基準として少なくとも10パーセント、より好ましくは少なくとも20パーセント、最も好ましくは少なくとも50パーセント、そして好ましくは99パーセント以下、より好ましくは85パーセント以下、最も好ましくは75パーセント以下の量存在する。式(II)、(III)、及び(IV)の基はコポリマー中に、このコポリマーの重量を基準として好ましくは少なくとも5パーセント、より好ましくは少なくとも10パーセント、最も好ましくは少なくとも20パーセント、そして好ましくは95パーセント以下、より好ましくは85パーセント以下。

する。

本発明のポリマー及びブレンドは希釈溶液中又は固体状態において強力なフォトルミネッセンスを示す。そのような材料を300~700ナノメータ(nm)の波長の光に露光すると、この材料は400~800nmの範囲の波長の光を発光する。より好ましくは、この材料は350~400nmの光を吸収し、400~650nmの範囲の波長の光を発光する。本発明のポリマー及びブレンドは通常の有機溶剤に容易に溶解する。これは従来の方法によって薄フィルムもしくはコーティングに加工することができる

本発明のフルオレンオリゴマーもしくはポリマーは、好ましくは1000ドルトン以上、より好ましくは5000ドルトン以上、さらにより好ましくは10,000ドルトン以上、さらにより好ましくは15,000ドルトン以上、最も好ましくは20,000ドルトン以上、そして好ましくは1,000,000ドルトン以下、より好ましくは500,000ドルトン以下、

最も好ましくは200000ドルトン以下の重量平均分子量を有する。分子量はポリスチレン標準を用いるゲル透過クロマトグラフィーにより測定する。本発明のポリマーの重合度は好ましくは少なくとも3である。

好ましくは、本発明のコポリマーは5以下、より好ましくは4以下、さらにより好ましくは3以下、さらにより好ましくは2.5以下、最も好ましくは2.0以下の多分散度 (Mw/Mn) を示す。

好ましくは、本発明の第一の態様のコポリマーは以下の構造を1つ有する。

上式中、nは3より大きな数である。

# ポリマーの製造方法

式(I)~(IV)の基を含むポリマーは、適当な方法によって製造してよいが、好

ましくは以下に記載の方法の1つによって製造する。芳香族ボロネートと臭素の 縮合反応 (通常、Suzuki反応と呼ばれている) は、N. Miyaua and A. Suzuki, Che mical Reviews, Vol.95, pp.457-2483 (1995) に記載されている。この反応は高 分子量ポリマー及びコポリマーの製造に適用することができる。ポリマーを製造 するため、式(I)~(IV)より選ばれる内部基を有するジブロミド、又はその混合 物を等量の、式(I)  $\sim$  (IV) より選ばれる内部基を有するジボロン酸(diboronic ac id) もしくはジボロネート、又はこれらの混合物と、Pd及びトリフェニルホス フィンの触媒作用の下で反応させる。この反応は通常70℃~120℃において、ト ルエンのような芳香族炭化水素溶剤中で行われる。他の溶剤、例えばジメチルホ ルムアミド及びテトラヒドロフランも単独で又は芳香族炭化水素との混合物とし て用いてよい。HBrスカベンジャーとして水性塩基、好ましくは炭酸ナトリウ ムもしくは炭酸水素ナトリウムを用いる。反応体の反応性によって、重合反応は 2~100時間かかる。他の反応条件は、T.I.Wallow and B.M.Novak, Journal of Organic Chemistry, Vol. 59, pp. 5034-5037 (1994) , M. Remmers, M. Schulze an d G. Wegner, Macromolecular Rapid Communications, Vol. 17, pp. 239-252 (199 6) 、及び米国特許第5,777,070号に記載されている。式(I)~(IV)より選ばれる 内部基の1つのタイプを有するジブロミドを式(I)~(IV)より選ばれる異なる内 部基を有する硼素含有モノマーと反応させた場合に他のコポリマーが得られる。 所望により、この反応において連鎖停止剤として、一官能性アリールハリドもし くはアリールボロネートを用いてよく、これにより末端アリール基が形成される 。高分子量ポリマーを製造するため、Suzuki重合反

応において、ジボロン酸/ジボロネートの総分子量がジブロミドの総量と本質的に等しいように、1種以上のジボロン酸/ジボロネート及び1種以上のジブロミドを用いてよい。

Suzuki反応においてモノマー供給材料の組成及び順序を制御することによって得られるコポリマー中のモノマーユニットの順序を制御することが可能である。 例えば、フルオレンコモノマーオリゴマーの短いブロックに結合した他のフルオレンホモポリマーのブロックを主に含む高分子量コポリマーは、まず適当な比で 反応体に導入して他のフルオレンコモノマーオリゴマーを製造し、次いで残りの フルオレンモノマーを導入することによって製造される。

他の重合法はジハロ官能性反応体のみを含み、ニッケルカップリング反応を用いて行ってよい。そのようなカップリング反応の1つは、Colonら、Journal of Polymer Science, Part A, Polymer Chemistry Edition, Vol. 28, p. 367 (1990)及びColonら、Journal of Organic Chemistry, Vol. 51, p. 2627 (1986)に記載されている。この反応は通常、極性非プロトン性溶剤(例えばジメチルアセトアミド)中で、触媒量のニッケル塩、十分量のトリフェニルホスフィン、及び大過剰の亜鉛粉を用いて行われる。この方法の変法は、Loydaら、Bulletin of the Chemical Society of Japan, Vol. 63, p. 80 (1990)に記載されており、促進剤として有機可溶性沃化物を用いている。他のニッケルカップリング反応は、Yamamo to, Progress in Polymer Science, Vol. 17, p. 1153 (1992)に記載されており、ジハロ芳香族化合物の混合物が不活性溶剤中で過剰量のニッケル(1,5-シクロオクタジエン)錯体により処理されている。2種以上の芳香族ジハリドの反応体混合物に適用する場合、すべてのニッケルカップリング反応は本質的にランダムコポリマーを与える。この重合反応は少量の水を重合反応混合物に添加することにより停止さ

れる。これにより、末端ハロゲン基が水素基で置換される。又は、この反応において連鎖停止剤として一官能性アリールハリドを用いてよく、この場合には末端 アリール基が形成される。

一実施態様において、本発明の第二の態様の成分(b)のポリマーは、上記のフルオレン及びアミン基とは異なる共役基を含む。このポリマーは、フルオレン及びアミン基とは異なる共役モノマー化合物を少なくとも1つ導入する上記方法を用いて製造される。

共役モノマーの例は、スチルベン、トラン、C<sub>6</sub>-C<sub>20</sub>単核/多核芳香族炭化水素、及びC<sub>2</sub>-C<sub>10</sub>単核/多核複素環を含む。

単核/多核芳香族炭化水素の例は、ベンゼン、ナフタレン、アセナフテン、フェナントレン、アントラセン、フルオランテン、ピレン、ルブレン、及びクリセ

ンを含む。単核/多核複素環の例は、5員複素環、例えばフラン、チオフェン、ピロール、オキサゾール、イソオキサゾール、チアゾール、イソチアゾール、イミダゾール、オキサジアゾール、チアジアゾール、及びピラゾール、6員複素環、例えばピリジン、ピリダジン、ピリミジン、トリアジン、及びテトラゼン、ベンゾ縮合環系、例えばベンズオキサゾール、ベンゾチアゾール、ベンズイミダゾール、キノリン、イソキノリン、シンノリン、キナゾリン、キノキサリン、フタラジン、ベンゾチアジアゾール、及びベンゾトリアジン、並びに多核縮合環系、例えばフェナジン、フェナントリジン、アクリジン、カルバゾール、及びジフェニレンオキシドを含む。通常、炭素数が30個以下である共役化合物が本発明に有効である。これは所望により、ポリマー組成物のフォトルミネッセンス特性に悪影響を与えない1以上の置換基で置換していてもよい。置換基の例は、C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>ヒドロカルビル基、C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>(チオ)アルコキシ基、C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>(チオ)アリールオキシ基、シアノ、フルオロ、クロロ、C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>アルコキシカルボニ

ル、C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>アリールオキシカルボニル、C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>カルボキシル、及びアルキル (アリール) スルホニル基を含む。アリールカルボニル及びニトロにようなフォトルミネッセンス消失剤として知られている置換基は望ましくない。

下式(1)~(8)で示される、より複雑な構造を有する共役モノマーも用いることができる。

(1) 
$$(2)$$
  $(2)$   $(2)$   $(3)$   $(3)$   $(4)$   $(4)$   $(5)$   $(5)$   $(4)$   $(5)$   $(5)$   $(5)$   $(6)$   $(6)$   $(8)$   $(7)$ 

# フルオレン含有モノマー

本発明のポリマーの製造において有効なフルオレン含有モノマーは下式の化合物を含む。

$$(R^{2})_{a}$$

$$X \longrightarrow R^{1}$$

$$(XIII)$$

$$(R^{2})_{a}$$

$$Z \longrightarrow R^{1}$$

$$(XIV)$$

$$(XIV)$$

上式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、及びa は上記の規定と同じであり、Xは独立にハロゲン部分であり、

Zは独立に−B(OH)₂、−B(OR⁴)₂又は



であり、ここでR<sup>4</sup>は独立にC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキル基であり、R<sup>5</sup>は独立にC<sub>2</sub>-C<sub>10</sub>アルキレン基である。

Xは好ましくは塩素又は臭素であるが、最も好ましくは臭素である。 Z は好ましくはエチレングリコールもしくはプロピレングリコールより誘導される環式ボロネートである。

硼素含有フルオレン化合物は適当な方法により製造される。硼素含有化合物の製造のための反応条件の例は、Remmersら、Macromolecular Rapid Communications, Vol. 17, pp. 239-253 (1996) に記載されている。対応するジハロ官能性化合物は2当量のブチルリチウムとの反応により対応するジリチオ誘導体に転化される。ジリチオ誘導体とトリアルキルボレートの反応後の加水分解により、対応するジボロン酸(Z=B(OH)2) が得られる。アルキレンジオール、例えばエチレングリコールによるジボロン酸のエステル化により

ジ (環式) ボロネートが得られる。

## アミン含有モノマー

本発明の第一の態様のコポリマーの合成用のアミン含有モノマーは、米国特許 第5,728,801号に記載の方法によって製造される。

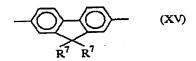
#### ポリマーブレンド

第二の態様において、本発明は(a)本発明の第一の態様のコポリマーを1~99 重量パーセント、及び(b)式(I)の基及び所望により式(II)、(III)及び(IV)の 基以外の共役基を含む少なくとも1種のポリマーを99~1重量パーセント、含む 組成物である。

本発明の第一の態様のアミンコポリマーの特徴は、アノードからの正孔注入に 対するバリアが低いことである。従って、このコポリマーを少なくとも1種含む エレクトロルミネッセンスデバイスは通常、このポリマーを含まないデバイスよ りも低いターンオン電圧を示す。デバイスへのこのコポリマーの導入は、アミンコポリマーが別の層として付着された多層デバイスを構成することにより、又はアミンコポリマーが発光ポリマーと混合され、この混合物が一層に付着されている一層デバイスを構成することにより行われる。

成分(a)は、成分(a)と(b)の重量を基準として、好ましくは少なくとも1パーセント、より好ましくは少なくとも10パーセント、最も好ましくは少なくとも20パーセント、好ましくは99パーセント以下、より好ましくは95パーセント以下、最も好ましくは95パーセント以下含む。

本発明のブレンドの成分(b)は、少なくとも3の重合度を有する共役ホモポリマー又はランダム、ブロック、もしくは他のコポリマーであってよい。好ましくは、このホモポリマーもしくはコポリマーは蛍光性が高く、ほとんどの通常の有機溶剤に容易に溶解する。共役基を含む好適なポリマーの例は、ポリフルオレン、下式(XV)



(上式中、R<sup>7</sup>は独立にC<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>ヒドロカルビル基である)

のモノマーユニット及び式(1)~(8)より選ばれる他のモノマーユニットを含む他 のコポリマーを含む。

# ポリマー用途

本発明の他の態様は本発明のポリマーより形成されたフィルムである。このフィルムはポリマー発光ダイオードに用いることができる。好ましくは、このフィルムは発光層又は電荷キャリヤ輸送層として用いられる。このポリマーは電子デバイスの保護コーティングとして又は蛍光コーティングとしても用いることができる。このコーティングもしくはフィルムの厚さは用途によって異なる。通常、この厚さは0.01~200ミクロンである。このコーティングを蛍光コーティングと

して用いる場合、このコーティングもしくはフィルムの厚さは50~200ミクロンである。このコーティングを電子保護層として用いる場合、このコーティングの厚さは5~20ミクロンである。このコーティングをポリマー発光ダイオードに用いる場合、形成される層の厚さは0.05~2ミクロンである。本発明のオリゴマーもしくはポリマーは優れたピンホールのないもしくは欠陥のないフィルムを形成する。このフィルムは、スピンコーティング、スプレーコーティング、浸漬コーティング及びローラーコーティングを含む公知の方法により形成することができる。このコーティングは、組成物を基材に塗布し、この塗布した組成物をフィルムが形成する条件に付すことを含む方法によって形成される。フィルムを形成する条件は塗布法によって異なる。好ましくは、溶液加工法が用いら

れ、通常の有機溶剤中の所望のポリマーの0.1~10重量パーセント溶液が用いられる。薄コーティング用には、フィルム形成組成物は0.5~5.0重量パーセントのオリゴマーもしくはポリマーを含むことが好ましい。次いでこの組成物は所望の方法により適当な基材に塗布され、溶剤が蒸発される。残留溶剤は真空及び/又は加熱によって除去される。溶剤の沸点が低い場合は、溶液濃度が低いこと、例えば0.1~2パーセントであることが望ましい。溶剤の沸点が高い場合は、高濃度、例えば3~10パーセントが望ましい。

本発明のさらに他の態様は、本発明のポリマーのフィルムを含む有機エレクトロルミネッセンス(EL)デバイスに関する。有機ELデバイスは通常、正バイアスをデバイスに加え、アノードから有機フィルムに正孔を注入し、そしてカソードから有機フィルムに電子を当てる場合のようにカソードとアノードの間に挟まれた有機フィルムからなる。正孔と電子の組合せは光子を遊離することにより基底状態に発光崩壊を起こす励起を生じさせる。実際、アノードはその導電性及び透過性のため、通常錫とインジウムの混合酸化物である。この混合酸化物(ITO)はガラスもしくはプラスチックのような透明基材に付着され、有機フィルムから発光した光を観測することができる。この有機フィルムは、各々が独立した機能を有する多くの層からなる複合体であってよい。正孔はアノードから注入され、アノードに隣接する層は正孔を送る機能を有することが必要である。同様

に、カソードに隣接する層は電子を送る機能を有することが必要である。多くの場合、正孔(電子)輸送層も発光層として機能する。ある場合には、1つの層は正孔輸送と電子輸送の両方の機能を発揮し、光を発光する。有機フィルムの個々の層はすべてポリマーであってよく、又はポリマーのフィルムと小さな分子のフィルムの組合せであってもよい。有機フィルムの全体の厚さは1000

rm未満であることが好ましい。この厚さは500rm未満であることがより好ましい。最も好ましくはこの厚さは300rm未満である。本発明の一実施態様は、有機フィルムが本発明のポリマー組成物の少なくとも1種を含むELデバイスである。

基材及びアノードとしてのITOガラスは、洗剤、有機溶剤及びUVオゾン処理による通常の洗浄後にコーティング用に用いられる。まず導電性物質の薄層でコートして正孔注入を促進する。この物質は、銅フタロシアニン、ポリアニリン及びポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)(PEDT)を含み、最後の2つは強有機酸、例えばポリ(スチレンスルホン酸)によりドープすることによって導電性フィルムになる。この層の厚さは200m以下であることが好ましく、100m以下であることがより好ましい。

別の正孔輸送層を用いる場合、1996年2月23日出願の米国特許出願第08/606,1 80号、1996年8月13日出願の米国特許出願第08/696,280号、及び米国特許第5,72 8,801号に記載のポリマーアリールアミンを用いてもよい。他の公知の正孔連通ポリマー、例えばポリビニルカルバゾールも用いてよい。次に塗布されるコポリマーフィルムの溶液による腐食に対するこの層の耐性は多層デバイスの形成にとって明らかに重要である。本発明のコポリマーはキシレンもしくはトルエン溶液として塗布されるため、正孔輸送層はこれらの溶剤に不溶性であることが必要である。この層の厚さは500m以下、好ましくは300m以下、最も好ましくは150mm以下である。又は、このデバイスの正孔輸送ポリマーは半導電性ポリマー、例えばドープされたポリアニリン、ドープされたポリマーは半導電性ポリマー、例えばドープされたポリアニリン、ドープされたポリ (3,4-エチレンジオキシチオフェン)、及びドープされたポリピロールより選択してもよい。「ドープする」とは、半導電性ポリマー (例えばポリ (3,4-エチレンジオキシチオフェン) 及びポリアニリンのエメラルジン塩基)を、

得られるポリマー組成物の導電性をより高くする添加剤と混合することを意味する。好ましくは、導電性ポリマーはポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)をポリマー酸と混合することにより得られる。より好ましくは、このポリマー酸はスルホン酸基を含み、最も好ましくはポリ(スチレンスルホン酸)である。最も好ましくは、ポリ(3,4-エチレンジオキシチオフェン)を少なくとも2当量のポリ(スチレンスルホン酸)と混合することにより得られるポリマー組成物である

電子輸送層を用いる場合、これは低分子量材料の加熱蒸発により又は下の層に ダメージを与えない溶剤によるポリマーの溶液コーティングによって塗布される

低分子量材料の例は、8-ヒドロキシキノリンの金属錯体(Burrowsら、Applied Physics Letters, Vol. 64, pp. 2718-2720(1994)に記載)、10ーヒドロキシベン ゾ(h) キノリンの金属錯体(Hamadaら、Chemistry Letters, pp. 906-906(1993)に記載)、1,3,4-オキサジアゾール(Hamadaら、Optoelectronics-Devices and Te chnologies, Vol. 7, pp. 83-93(1992)に記載)、1,3,4-トリアゾール(Kidoら、C hemistry Letters, pp. 47-48(1996)に記載)、及びペリレンのジカルボキシイミド(Yoshidaら、Applied Physics Letters, Vol. 69, pp. 734-736(1996)に記載)を含む。

ポリマー電子輸送材料の例は、1,3,4-オキサジアゾール含有ポリマー(Liら、Journal of Chemical Society, pp. 2211-2212 (1995) 及びYang and Pei、Journ al of Applied Physics, Vol. 77, pp. 4807-4809 (1995) に記載)、1,3,4-トリアゾール含有ポリマー(Strukeljら、Science, Vol. 267, pp. 1969-1972 (1995に記載)、キノリン含有ポリマー(Yamamotoら、Japan Journal of Applied Physics, Vol. 33, pp. L250-L253 (1994) 及びO'Brienら、Synthetic Meta

ls, Vol. 76, pp. 105-108 (1996) に記載)、及びシアノPPV(Weaverら、Thin Solid Films, Vol. 273, pp. 39-47 (1996) に記載)である。この層の厚さは500nm 以下、好ましくは300nm以下、最も好ましくは150nm以下である。

金属カソードは加熱蒸発により又はスパッタリングにより付着される。カソー

ドの厚さは100nm~10,000nmである。好ましい金属は、カルシウム、マグネシウム、インジウム、及びアルミニウムである。これらの金属の合金も用いてよい。 1~5パーセントのリチウムを含むアルミニウムの合金及び少なくとも80パーセントのマグネシウムを含むマグネシウムの合金が好ましい。

本発明のELデバイスは50ボルト以下の電圧を印加した場合に少なくとも0.1 ルーメン/ワットの蛍光効率で光を発するが、これは最大2.5ルーメン/ワットである。

好ましい実施態様において、エレクトロルミネッセンスデバイスは、電圧を印加するとアノード材料から正孔輸送ポリマーフィルムに正孔が注入され、カソード材料から発光ポリマーフィルムに電子があたり、発光層から光が生ずるように、アノード材料とカソード材料の間に配置された、本発明のコポリマーを少なくとも1種含む。

「アノード材料」とは、4.5電子ボルト(eV)~5.5eVの間で機能する、半透明もしくは透明な導電性フィルムを意味する。その例は、インジウム及び錫の酸化物及び混合酸化物、並びに金である。「カソード材料」とは、2.5eV~4.5eVの間で機能する導電性フィルムを意味する。その例は、リチウム、カルシウム、マグネシウム、インジウム、銀、アルミニウム、イッテルビウム及びこれらの合金である。

## 実施例

以下の実施例は説明のためのものであり、請求の範囲を限定するものではない

この実施例におけるアミンコポリマーは式(V)~(XII)の構造を有する。この実施例において命名する他のポリマーは以下の構造を有する。

本発明の第二の態様のブレンドは、本発明の第一の態様のアミンコポリマーを F8と又はF8とBTの混合物と混合することにより製造される。「3BTF8」とは、F8中の3重量パーセントのBTのブレンドを表し、同様に5BTF8とは、F8中の5重量パーセントのBTのブレンドを表す。

これらのポリマー及びその前駆体モノマーの合成は、PCT公開No. WO 97/05 184及び"Process for Preparing Conjugated Polymers"という名称の1997年10月 23日出願の同時係続米国特許出願番号08/956,797号に記載されている。

### 実施例1-単一層デバイス

ITOガラス上にポリマーブレンドのキシレン溶液をスピンコーティングし、次いでカルシウムカソードを付着させることによって。単一層エレクトロルミネッセンスデバイスを製造した。このポリマーブレンド成分は5BTF8及びアミンコポリマーである。 $1000Cd/m^2$ の輝度におけるデバイス操作パラメータを、式 $\pi$ L(10JV)(Lは $1000Cd/m^2$ である)によって得られる効率、すなわちルーメン/ワットと共に表1に示す。バイアス電圧(V)は $1000Cd/m^2$ の輝

度が得られる際の電圧であり、同様に電流密度(J)は1000Cd/m²におけるデバイスの単位面積あたりの電流であり、mA/cm²で示す。

デバ ルーメン フィルム アミンコ 比 V ポリマー  $(mA/cm^2)$ /ワット イス 厚さ(nm) 39.1 0.48 1 a 150 0:116.8 none 1 b 100 TFB 1:36.6 21.9 2. 17 63.4 0.88 PFB 1:3 5.6 1 c 100 41.6 0.81 PFMO 1:39.3 1 d 150 10.9 47.7 0.60 1 e 150 BFE 1:5 1 **f** BFE 1:3 5.6 21.1 2.66 150 9.3 37.5 0.90 1 g 150 PFB 1:3

表1 単一層デバイス

<sup>\*5</sup>BTF8に対するアミンコポリマーの重量比

アミンコポリマーを含まないポリマーフィルムをベースとするデバイス1 a は アミンコポリマーを含むポリマーフィルムをベースとするものよりも、1000Cd/m<sup>2</sup>の輝度を達成するためにより高い駆動電圧を必要とした。これは最も効率が低かった。

### 実施例2-2層デバイス

N, N-ジメチルホルムアミド中のポリマー溶液から第一の層(BFAもしくはPFA)をスピンコーティングすることによって2相デバイスを製造した。形成されたフィルムを真空中60~90℃で乾燥した。ポリマーもしくはポリマーブレンドのキシレン溶液からスピンコーティングによって第二の層を形成した。各場合における層2は発光層である。

デバ イス	層 1 (nm)	層 2 (nm)*	V	J (mA/cm²)	ルーメン /ワット
1 a		5BTF8 (150)	16.8	39. 1	0.48
2 a	BFA(25)	5BTF8 (100)	9.3	36.5	0.93
2 b	PFA(25)	3BTF8 (100)	8.4	31.8	1.17
2 с	BFA(40)	F8(150)		大輝度 = 120 volts	Cd/m²at
2 d	BFA(60)	10wt. % TFMO/90 wt. % F8 (100)	11	174	0, 16

表2 2層デバイス

2a 及び2b の特性を1a の特性と比較すると、I TOと層2 (発光層)の間に本発明のアミンコポリマーの層が存在することにより、 $1000 {\rm Cd/m^2}$  の輝度を達成するために必要な電圧が著しく低下し、同時に効率が向上することが示されている。デバイス2 d は本発明のアミンコポリマーを含む発光ポリマー層を有し、一方2 c は有していない。前者は11ボルトで $1000 {\rm Cd/m^2}$ を達成するが、後者は24

<sup>\*</sup>カッコ内の数はフィルム厚(nm)である。

ボルトにおいてもわずかに120Cd/m²となるのみである。これらの結果は、正孔輸送層として及び発光層のブレンド成分としての両者の本発明のコポリマーの利点を明確に示している。

# 【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH RI	TROUS		
	MIEMARIONAL BEARCH R		rational Appi	ication No
		Lug	PCT/US 99/	07768
A CLASSI	FICATION OF SUBJECT MATTER			
IPC 6	C08673/02 C08661/00 C09K11/0	6 HO5B33,	/14	1
				1
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	tion and IPC		
B. FIELDS:				
	cumentation searched (classification system followed by classificatio	n symbols)		
IPC 6	C08G C09K H05B	•		
				Į.
Dooumentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that ex	ch documents are inc	Huded in the lields so	arched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data bas	e and, where practical	II, Search leinte usec	' i
				<u> </u>
				· .
				1
	CATTO OCCUPATORY TO DESCRIPT			
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO SE RELEVANT			Relevant to claim No.
Category "	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	want passages		Haidable to certificate.
A	WO 97 05184 A (DOW CHEMICAL CO)			1-16
	13 February 1997 (1997-02-13)			
	claims 1-9			1
	page 2, line 35 - page 3, line 6	•		
	page 2, title 35 page 3, title 0			
				1
				i j
				1
	i			1
Fud	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent fami	fy members are listed	in annex.
<u> </u>				
"Special c	ategories of cited decuments:	To later document p	ublished after the int and not in conflict with	emational filing date
'A" dacum	ent defining the general state of the artwhich is not	cited to underst	and the principle or the	neory underlying the
	dered to be of particular reference	invention		
E samer	document but published on or after the international date	"X" document of part	idered nove) or canik	n de Collangaiara (c
"L" docum	ent which may throw doubts on priority claim(s) or	mvolva an invet	nt ve step when the d	ocument is taken atone
Cfair	ris arted to establish the publication date of another on or other special reason (as speckled)	"Y" document of part	idered to myolve an i	nventive step when the
"O" dooun	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	document is co	mbined with one of it	ous to a person skilled
	TREATS	in the art	LIDERTICAL DAMS CO.	das to a person surve
ialer	nont published prior to the international filing date but then the priority date claimed	"&" document ment	er of the same paten	t family
·	actual completion of the international search	Date of realting	of the international se	sarch report
LANGE OF ITE	Pactual Continenting of the alientiation in securcia			
<b>j</b> .	14 1 1000	27/07/	/1000	
	14 July 1999	217017	1333	
Name and	mailing address of the ISA	Authorized offic	or	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	1		
1	NL - 2250 HV Rijswijk Tet. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.	C3 and	dier. A	
1	Fax: (+31-70) 340-3016	Granus	aiei, A	

Form PCT/ISA210 (second sheet) (July 1992)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

I ational Application No

Information on patent family members		PCT/US 99/07768		
Patent document cited in search report	Publication date	Patent famili member(s)	у	Publication date
WO 9705184 A	13-02-1997	CN 1192	130 A 223 A 208 A	13-01-1998 02-09-1998 20-05-1998

Form PCT/ISA/210 (patent 'amily annex) (July 1992)

# フロントページの続き

(72)発明者 インバセカラン、マイケル アメリカ合衆国、ミシガン 48640、ミッドランド、ワルデン ウース コート 2614

(72) 発明者 ウー,ウェイシアメリカ合衆国,ミシガン 48642,ミッドランド,タイラー ストリート 5413